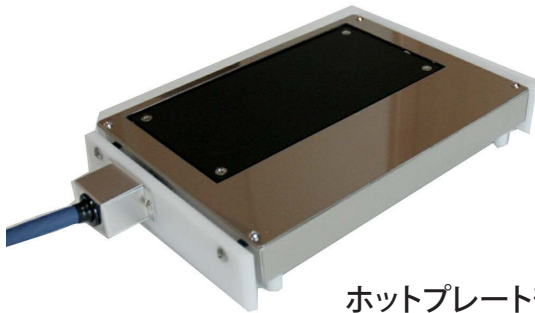


# 真空環境用ホットプレート PH-220S型



## 特徴



ホットプレート部  
アルミ、テフロン処理

- ・最高温度 400℃ 対応
- ・均熱性の優れた 真空環境高温ホットプレート
- ・低真空 (10×10<sup>-1</sup> Paまで) で、安価なホットプレートとして使用できます。  
\*具体的な環境など、ご提示いただけましたらカスタム対応いたします。
- ・プレートはアルミプレートです。
- ・上面カバータイプなど、使用環境に合わせたホットプレートを提供いたします。
- ・OEM対応いたします。

## 構造 アプリケーション

グローブボックス、真空チャンバーでの加熱工程に最適です！  
サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。  
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

配線保護ケース  
ステンレス防水ケース



## 導通端子 PCC151

チャンバー、グローブボックス内との中継ケーブル  
NW,VF各種フランジに対応いたします。

ホットプレート部  
アルミ、アルマイト処理



遮熱シャーシ

真空環境高温ホットプレート PH-220S

## 仕様カスタマイズ

○: カスタマイズ対応

温度制御範囲	室温～400℃	○
ホットプレートサイズ	50×100、200×200mm	○
温度精度	±1.5%(アルミ仕様)	○

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。  
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。